

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑮ 特許出願公開

⑰ 公開特許公報 (A)

昭58—94149

⑯ Int. Cl.<sup>3</sup>  
G 11 B 7/26  
G 03 C 5/00

識別記号

厅内整理番号  
7247—5D  
8205—2H

⑯ 公開 昭和58年(1983)6月4日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑯ 光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法

⑰ 特 願 昭56—192113

⑰ 出 願 昭56(1981)11月30日

⑰ 発明者 酒井順彦

東京都大田区東雪谷1—15—7  
⑮ 出願人 大日本印刷株式会社  
東京都新宿区市谷加賀町1丁目  
12番地  
⑮ 代理人 弁理士 小西淳美

明細書

1 発明の名称

光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法

2 特許請求の範囲

(1) 基板上に形成されたフォトレジスト層に2光束のレーザー光を照射して干渉模を記録し、しかる後現像することを特徴とする光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法。

3 発明の詳細な説明

本発明は光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法に関し、更に詳しくはレーザー光等のコヒーレンスの高い光を干渉させて得られる干渉模を利用することによりかる精度のすぐれたしかも検出の容易な案内溝を有し、ランダムアクセスが容易で量産に適した光ディスク作製用原板の製造法に関する。

光学記録方式は磁気記録方式にくらべて記録密度が1桁以上高くすることができるすぐれた記録方式であるが、特定の情報を所定の位置に記録し、又、検出を行なうには記録位置を示す

標識が必要である。

標識がないときは書き込まれる情報の位置の精度は機械的な位置決めの精度によって決めるしかなく、従つて任意の位置への記録及びその位置からの再生や書き込まれた情報のメンテナンス(追加、削除及び変更等)は不可能になつて、いわゆるランダムアクセスには適し得ない。

又、種々の情報を1枚の光ディスクを用いて記録及び再生する際には、記録区域は同心円状に設けられている方がレコードディスク(音楽等の録音板)のごときスピナラル上に設けるよりも、情報群どうしの区別が容易である。しかしながら同心円状に記録・再生する際の標識である光干渉型案内溝を原板上に設けるには、従来、フォトレジスト等を表面に形成した感材に対し、レーザー光を用いて一本ずつ、即ち円を一つずつ露光した後現像していたため、能率が悪く、しかも各円の隣接する円との間隔(ピッチ)は機械的な精度によって決めるしかなかつた。

本発明は上記の従来の欠点を解消せんがため

に為されたものであつて、レーザー光の干渉を利用した、作製の能率がよく、しかも精度のすぐれた光干渉型案内溝を作成することが可能な原板の製造法を開示するものである。即ち、本発明は基板上に形成されたフォトトレジスト層に2光束のレーザー光を照射して干渉縞を記録し、かかる後現像することを特徴とする、光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法に関するものである。

以下、本発明について詳細なる説明を行なう。

本発明に適する光ディスクの型としては、材質、記録・再生の原理を問わないが、量産を考慮すると熱可塑性合成樹脂のシート又は板を基体とし、光学記録層としては、Te、Bi、In、Pb等の低融点金属薄膜、並びに該金属薄膜の積層体等が好ましい。

次に光ディスクの表面に設けられてなる光学的記録及び再生時の記録位置を示すため光干渉型案内溝について述べると第1図に模式的に示すように穴を有する光ディスク2の表面に符号1で示すように同心円状に設けられてなる。第

スクの製造法について次に述べる。

第3図及び第4図は本発明の一実施態様を示す模式図である。

まず、ガラス等の適宜な平坦な基板10aにフォトトレジスト液をスピナーコーティング等により塗布し、フォトトレジスト10bを形成してフォトトレジスト原板10を形成する。フォトトレジスト10bはボウ型であつてもネガ型であつても差支えない。次に第3図に示すごとく、レーザー光源5より発するレーザー光をハーフミラー6にて2光束に分割レミラー7a及び7bにて反射させ2枚の凸レンズを1組として例示するレンズ系8a、8bを用いて2光束とも発散光とした後角度αの交角をもつて2光束を前記フォトトレジストに照射すると、

$$d = \frac{1}{\sin \alpha}$$

なる関係式で決まるdのピッチを有する同心円状の光の干渉縞が生じる。以上のような照射の際に回転台11上にフォトトレジスト原板10を真空チャック等により固定しておき、フォトトレ

ジスト原板上に該原板の半径方向に沿つてスリット状の窓を有するマスク12を近接させて固定しておき、回転台11を回転しつつ照射を行なえば同心円状の干渉縞がフォトトレジスト層に記録され、所定の現像を行なうことにより干渉縞における光の強弱に応じた凹凸が形成される。

以上のような光干渉型案内溝を有する光ディスクにレーザー光を所要サイズのスポット状にて照射すると該案内溝の凸部の頂で反射した光と凹部の底で反射した光とが、前記したごとく $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、……に相当する光路差を生じ光の干涉が起きて記録位置の検出が容易に出来るものである。

以上のような光干渉型案内溝を有する光ディ

ジスト原板上に該原板の半径方向に沿つてスリット状の窓を有するマスク12を近接させて固定しておき、回転台11を回転しつつ照射を行なえば同心円状の干渉縞がフォトトレジスト層に記録され、所定の現像を行なうことにより干渉縞における光の強弱に応じた凹凸が形成される。

以上の製造法においては光干渉型案内溝の深さはレジスト層の厚みによつて決まるが、現像をコントロールすることにより更に深さを浅くすることも可能である。又、前記のマスクのスリット巾は狭い方がよく、広くするとフォトトレジストに記録される干渉縞の精度を損なうので0.1mm～1.0mmくらいが好ましい。

以上説明した態様においてはフォトトレジスト原板を回転させているが、次のようにフォトトレジスト原板を固定させて記録する方法によつても行なえる。

第5図は本発明の他の実施態様を示す模式図であつて、レーザー光源5から発したレーザー光をハーフミラー6にて2光束に分割し、一方の光束はミラー7a、7bを経てレンズ系8により

平行光とした後、フォトトレジスト層 10 b 及び基板 10 a からなるフォトトレジスト原板 10 に導かれ、他方の光束は凸面鏡 9 により発散光とした後、フォトトレジスト原板 10 に導かれ両者が干渉することにより干渉縞が生じる。但し、この実施態様においては交角  $\theta$  はフォトトレジスト原板上の任意の点における 2 光束の交角であるから、フォトトレジスト原板の中心に向かうほど  $\theta$  が小さくなり、従つて、干渉縞の間隔はフォトトレジスト原板の中心に向かうほど大きくなる傾向を有する。

上記した本発明のいずれの態様によつても、従来のごとく一本ずつ、即ち円を一つずつ露光する方法にくらべて能率が高く、しかも、同心円の精度は前記したごとく、

$$d = \frac{1}{\sin \theta}$$

で決まり、露光用のレーザー光源を一定にすれば  $\theta$  は一定であり、 $\theta$  は露光装置を一度固定すればバラツかないものであるから、機械的な精度の影響を受けず、精度のよい露光ができ、從

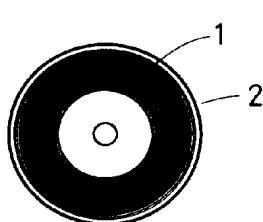
連  
特開昭58-77149(3)  
つて迅速に精度の良い光干渉型案内溝作成用原板が得られるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

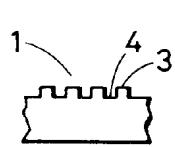
第 1 図及び第 2 図は光干渉型案内溝を有する光ディスクの模式図及び部分断面図、第 3 図及び第 4 図の本発明の実施態様を示す模式図である。

- 1 ……………… 光干渉型案内溝
- 2 ……………… 光ディスク
- 3 ……………… 凸部の頂部
- 4 ……………… 凹部の底部
- 5 ……………… レーザー光源
- 6 ……………… ハーフミラー
- 7、7a、7b …… ミラー
- 8a、8b …… レンズ系
- 9 ……………… 凸面鏡
- 10 ……………… フォトトレジスト原板 (10a…基板、10b…フォトトレジスト)
- 11 ……………… 回転台
- 12 ……………… マスク

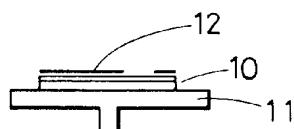
オ 1 図



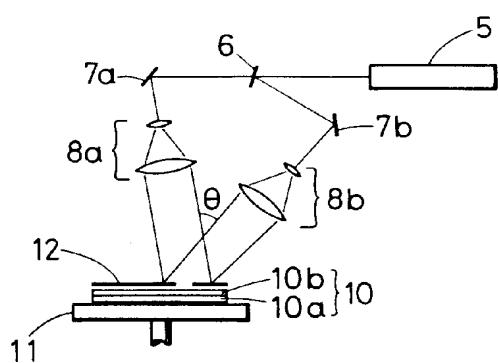
オ 2 図



オ 4 図



オ 3 図



オ 5 図

